مجلهٔ پژوهش فیزیک ایران، جلد ۲۳، شمارهٔ ۱، بهار ۱۴۰۲ DOI: 10.47176/ijpr.23.1.21617

زوهش فنربك © 🛈 😒

جفتشدگی قوی دینامیک مغناطش دو لایهٔ آنتیفرومغناطیس به واسطهٔ فونونها

مجید شیردل هاور و بابک زارع

دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

پست الکترونیکی: bzarer@iust.ac.ir

(دریافت مقاله: ۱۹/ ۱۴۰۱/۰۹ ؛ دریافت نسخهٔ نهایی: ۲۷/ ۱۴۰۱/۱۰)

چکیدہ:

جفتشدگی قوی و بلندبرد دینامیک مغناطش دو لایهٔ آنتیفرومغناطیس به واسطهٔ فونونهای منتقل شده توسط یک عایق غیرمغناطیسی مورد بررسی قرار گرفته است. دینامیک مغناطش در یکی از لایههای آنتیفرومغناطیس از طریق برهمکنش مغناطوکشسانی منجر به برانگیختگی فونونها و پمپاژ آنها به لایهٔ غیرمغناطیسی میشود. انتقال فونونها، که با خود تکانهٔ زاویهای حمل میکنند، از طریق عایق غیرمغناطیسی از یک لایهٔ آنتیفرومغناطیس به لایهٔ دیگر، منجر به ایجاد به یک طرح تداخلی در طیف جذب میشود که بیانگر جفتشدگی دینامیک مغناطیسی از یک لایهٔ آنتیفرومغناطیس **واژههای کلیدی:** آنتیفرومغناطیس، برهمکنش مغناطوکشسانی، جفتشدگی مگنون-فونون

۱. مقدمه

دستیابی به ترابرد اسپینی بلندبرد از طریق عایق های الکتریکی یکی از اهداف مهم در تحقق ادوات اسپینترونیکی است [۱ و ۲]. تمرکز اصلی در پژوهش های انجام شده عمدتاً بر روی عایق های مغناطیسی بوده که در آن ها اسپین توسط برانگیختگی های پارامتر نظم مغناطیسی یعنی مگنون ها حمل میشود. با این حال، اخیراً نشان داده شده است که دینامیک مغناطش در یک فرومغناطیس میتواند جریان اسپینی را به یک عایق غیرمغناطیسی مجاور تزریق کند [۳–۷]؛ مشابه پمپاژ اسپینی که در سطح مشترک فرومغناطیس و یک فلز معمولی اتفاق میافتد [۸]. در این مورد، اسپین به دلیل برهمکنش مغناطوکشسانی، توسط فونون های آکوستیکی عرضی با قطبش دایروی حمل میشود [۳، ۹ و ۱۰].

فونونهای آکوستیکی در موادی با میرایی آکوستیکی پایین، نامزدی بسیار مناسب برای دستیابی به جفتشدگی قوی با مواد مغناطیسی هستند [۱۱]. در این مواد، برهمکنش قوی

بین فونونها و مگنونها می تواند سازوکارهایی را برای برانگیختگی، دستکاری و شناسایی مگنونها از طریق جفت شدگی با مدهای فونونی فراهم سازد. پژوهشهای پیشین نشان داده است که مگنونهای فرومغناطیس، که بسامدهای تشدید ذاتی شان در محدودهٔ موج میکرو (در حدود چند GHz) قرار دارند، می توانند با فونونهای آکوستیکی در نانولایه های فرومغناطیسی جفت شوند [۱۰-

پمپاژ فونونهای آکوستیکی از لایهٔ فرومغناطیس به یک لایهٔ عایق غیرمغناطیسی متصل به آن از طریق برهمکنش مغناطوکشسانی میتواند باعث افزایش میرایی دینامیک مغناطش شود [۳، ۱۳ و ۱۴]. در ساختار دیگری متشکل از یک نانوسیم فرومغناطیسی که روی که عایق آکوستیکی قرار دارد، امکان تولید جریانهای فونونی سطحی یکسویه توسط دینامیک مغناطش و به دلیل جفتشدگی مغناطوکشسانی، پیشبینی [۱۵–۱۷] و همینطور مشاهده



افزون بر این، ترابرد بلندبرد و همدوس اسپین از طریق جفت شدگی فونون های آکوستیکی قطبیدهٔ دایروی با مگنون ها در یک ساختار نامتجانس فرومغناطیس /لایهٔ غیر مغناطیس/ پیش بینی و مشاهده شده است [۴]. در بیش از یک دههٔ اخیر پیشرفت های سریعی در ترابرد اسپین در فرومغناطیس ها رخ داده است، با این حال ترابرد اسپینی مبتنی بر آنتی فرومغناطیس ها نیز به سرعت به عنوان نسل بعدی ظهور کرده است.

حالت پایهٔ آنتی فرومغناطیس بسیار پایدارتر از حوزههای فرومغناطیس است که معمولاً به اختلالات الکترومغناطیسی کوچک حساس هستند [۲۰]. از سوی دیگر، به طور معمول مگنونهای آنتی فرومغناطیس بسامدی در محدودهٔ تراهرتز (THZ) مگنونهای آنتی فرومغناطیس بسامدی در محدودهٔ تراهرتز (THZ) دارتد، که پتانسیل پردازش اطلاعات بسیار سریع تر از مگنونهای فرومغناطیس را نشان می دهند [۲۰–۲۲]. علاوه بر این، واسطهٔ برهم کنش مغناطو کشسانی بررسی و تأیید شده است [۲۲– بغت شدگی بین مگنونهای آنتی فرومغناطیس و فونونها به واسطهٔ برهم کنش مغناطو کشسانی بررسی و تأیید شده است [۲۲-مغناطش عایق های آنتی فرومغناطیس و تأثیر آن بر ترابرد تکانهٔ زاویه ای در ساختارهای چندلایه می تواند مورد توجه باشد. به همین منظور در این پژوهش، امکان دستیابی به جفت شدگی قوی و بلندبرد بین دینامیک مغناطش دو لایهٔ عایق

آنتیفرومغناطیس در یک ساختار ناهمگن شامل آنتیفرومغناطیس/لایهٔ غیرمغناطیس/آنتیفرومغناطیس، مورد بررسی قرار گرفته است.

۲. پیکربندی و مدل نظری

به منظور بررسی اثرات برهمکنش مغناطوکشسانی، یک ساختار سهلایهٔ عایق در نظر میگیریم، شامل یک عایق غیرمغناطیسی

به ضخامت I که بین دو لایهٔ عایق آنتی فرومغناطیسی به ضخامت D، همان طور که در شکل ۱ نشان داده شده، قرار گرفته است. انرژی آزاد این ساختار عبارت است از: $\mathcal{U} = \mathcal{U}_{mag} + \mathcal{U}_{el} + \mathcal{U}_{mc}$, (۱) \mathcal{U}_{mec} , $\mathcal{U} = \mathcal{U}_{mag} + \mathcal{U}_{el} + \mathcal{U}_{mec}$, (۱) که \mathcal{U}_{meg} انرژی مغناطیسی، \mathcal{U}_{el} انرژی کشسانی و \mathcal{U}_{mec} با انرژی مغناطو کشسانی هستند. آنتی فرومغناطیس دو زیر شبکه با مغناطش های \mathbf{M}_{a} و \mathbf{M}_{a} دارد. دینامیک آنتی فرومغناطیس در مغناطیس در از بردار مغناطش های $\mathbf{M}_{a} = \mathbf{M}_{b}$ انرژی مغناطیس در زیر مغناطش $\mathbf{M}_{a} = \mathbf{M}_{b}$ استفاده از بردار مغناطش $\mathbf{M}_{a} = \mathbf{M}_{b}$ و بردار نیل مغناطش $\mathbf{M}_{a} = (\mathbf{M}_{a} + \mathbf{M}_{b})/\mathbf{T} = |\mathbf{L}|\mathbf{n}$ در دو شرط $\mathbf{u} = \mathbf{n} \cdot \mathbf{n}$ و $\mathbf{n} \in [\mathbf{T}_{a}]$

$$\mathcal{U}_{\text{mag}} = \frac{M_s}{\gamma} \int \left(\frac{9}{\gamma} \mathbf{m}^{\mathsf{T}} + \frac{\nu}{\gamma} [\nabla \mathbf{n}]^{\mathsf{T}} - \gamma \mu_s \mathbf{H}_{\text{ext}} \cdot \mathbf{m} - \frac{K}{\gamma} n_z^{\mathsf{T}} \right) dV, \qquad (\mathsf{T})$$

K و v به ترتیب ثابت تبادل بین – و درون – شبکهای، K قابت ناهمسانگردی و \mathbf{H}_{ext} میدان مغناطیسی خارجی است. در حد طول موج – بلند، انرژی مغناطوکشسانی که جفت شدگی مغناطش با شبکهٔ بلوری را توصیف میکند برای یک آنتی فرومغناطیس با رابطهٔ زیر داده می شود [۲۴]

$$\mathcal{U}_{\text{mec}} = \sum_{\alpha,\beta} \int_{V} B_{\alpha\beta} n_{\alpha}(\mathbf{r}) n_{\beta}(\mathbf{r}) S_{\alpha\beta}(\mathbf{r}) dV, \qquad (\Upsilon)$$

که $B_{lphaeta}=\delta_{lphaeta}B_{||}+(1-\delta_{lphaeta})B_{\perp}$ ثابتهای مغناطوکشسانی اند، که در آن lpha,eta=x,y,z و V حجم لایه آنتی فرومغناطیس است.

 $S_{\alpha\beta}(\mathbf{r}) = \left[\frac{\partial u_{\alpha}(\mathbf{r})}{\partial r_{\beta}} + \frac{\partial u_{\beta}(\mathbf{r})}{\partial r_{\alpha}} \right] / \Upsilon$ در اینجا تانسور کرنش است، که در آن $u(\mathbf{r})$ جابهجایی کوچک از حالت تعادل است.

دینامیک بردارهای m و n با استفاده از معادلهٔ لاندائو-لیفشیتز-گیلبرت توصیف می شود:

$$\dot{\mathbf{m}} = -\gamma \mu_{\circ} \left(\mathbf{m} \times \mathbf{H}_{\text{eff},m} + \mathbf{n} \times \mathbf{H}_{\text{eff},n} \right) + \alpha_{G} \left(\mathbf{m} \times \mathbf{m} + \mathbf{n} \times \dot{\mathbf{n}} \right), \tag{(f)}$$

$$\begin{split} \dot{\mathbf{n}} &= -\gamma \mu_{\circ} \left(\mathbf{m} \times \mathbf{H}_{\text{eff},n} + \mathbf{n} \times \mathbf{H}_{\text{eff},m} \right) \\ &+ \alpha_{\text{G}} \left(\mathbf{m} \times \dot{\mathbf{n}} + \mathbf{n} \times \dot{\mathbf{m}} \right), \end{split}$$
(δ)

که در آن شاخص *s* متناسب با حروف *L* و *R* به ترتیب بیانگر لایهٔ آنتی فرومغناطیس چپ و راست است و $H_{\circ} \equiv \gamma \mu_{\circ} H$. شایان ذکر است که با توجه به تقارن دورانی حول محور *z*، هر یک از متغیرهای دینامیکی $m_{\circ} m_{\circ} m_{\circ} + m_{\circ} +$

$$u_{\pm}(z,t) = \begin{cases} A_{\pm}e^{i\tilde{k}z-i\omega t} + B_{\pm}e^{-i\tilde{k}z-i\omega t} & -d -\frac{l}{\gamma} < z < -\frac{l}{\gamma} \\ C_{\pm}e^{ikz-i\omega t} + D_{\pm}e^{-ikz-i\omega t} & -\frac{l}{\gamma} < z < \frac{l}{\gamma} \\ E_{\pm}e^{i\tilde{k}z-i\omega t} + F_{\pm}e^{-i\tilde{k}z-i\omega t} & \frac{l}{\gamma} < z < \frac{l}{\gamma} + d, \end{cases}$$
(17)

با بردارهای موج فونونی $\omega^{\mathsf{r}} + \mathsf{rin}\omega = \sqrt{\omega^{\mathsf{r}} + \mathsf{rin}\omega}$ و $c_{\perp}k(\omega) = \sqrt{\omega^{\mathsf{r}} + \mathsf{rin}\omega}$ و $\tilde{\eta}(\eta) = \sqrt{\omega^{\mathsf{r}} + \mathsf{rin}\omega}$ و $\tilde{\eta}(\eta) = \sqrt{\omega^{\mathsf{r}} + \mathsf{rin}\omega}$ به ترتیب سرعت کشسانی عرضی و ثابت میرایی کشسانی در لایهٔ آنتی فرومغناطیس (غیرمغناطیسی) هستند. ضرایب $_{\pm}A$ ، ... و $\pm F$ که وابسته به ω هستند با استفاده از شرایط مرزی مناسب یعنی پیوستگی کشسانی و پایستگی تکانهٔ خطی مگنون در فصل مشترک آنتی فرومغناطیس |غیرمغناطیس به دست میآیند. شرایط مرزی برای آنتی فرومغناطیس چپ به صورت زیر داده می شود:

$$\begin{cases} u_{\pm}(-l/\mathbf{Y}^{+}) = u_{\pm}(-l/\mathbf{Y}^{-}) \\ j_{\pm}(-d-l/\mathbf{Y}^{+}) = B_{\perp}n_{\pm L} \\ j_{\pm}(-l/\mathbf{Y}^{+}) - j_{\pm}(-l/\mathbf{Y}^{-}) = -B_{\perp}n_{\pm L}. \end{cases}$$
(17)
$$e \text{ r, log bits introduced by the set of the se$$

$$\begin{cases} u_{\pm}(l/Y^{+}) = u_{\pm}(l/Y^{-}) \\ j_{\pm}(l/Y^{-}) - j_{\pm}(l/Y^{+}) = -B_{\perp}n_{\pm R} \\ j_{\pm}(d+l/Y^{-}) = B_{\perp}n_{\pm R}. \end{cases}$$
(14)

که در آن $z = -\mu(z)\partial u_{\pm}(z) + j_{\pm}(z) = -\mu(z)\partial u_{\pm}(z)$ چگالی جریان تکانهٔ عرضی است [۳]. مدول برشی μ برای لایهٔ غیرمغناطیسی و $\tilde{\mu} = \tilde{\rho} \tilde{c}_{\perp}^{\gamma}$ و $\mu = \rho c_{\perp}^{\gamma}$ ازتی فرومغناطیسی به ترتیب با $\mu = \rho c_{\perp}^{\gamma}$ و تعریف می شود و ρ چگالی جرمی متناظر است. اکنون با استفاده از شرایط مرزی بالا می توان ضرایب $\pm A$ ، ... و $\pm T$ را که γ ضریب ژیرومغناطیس و $\alpha_{\rm G}$ ثابت میرایی ذاتی ${\bf H}_{{\rm eff},m(n)} = -\nabla_{m(n)} \mathcal{U}/(\mu VM_s)$ (گیلبرت) است. در اینجا ${\bf H}_{{\rm eff},m(n)} = -\nabla_{m(n)} \mathcal{U}/(\mu VM_s)$ میدان مغناطیسی مؤثر است که شامل سهم مغناطیسی ${\bf H}_{{\rm mag},m(n)} = -\nabla_{m(n)} \mathcal{U}_{{\rm mag}}/(\mu VM_s)$ و سهم مغناطوکشسانی ${\bf H}_{{\rm mec},m(n)} = -\nabla_{m(n)} \mathcal{U}_{{\rm mec}}/(\mu VM_s)$ مغناطوکشسانی ${\bf H}_{{\rm mec},m(n)} = N_{n,n} \mathcal{U}_{{\rm mec}}/(\mu VM_s)$ است، که در آن ${\bf M}_{s,a} + M_{s,b}$ مجموع مغناطش اشباع دو زیر شبکهٔ a و d است. با توجه به رابطهٔ (۲)، ${\bf m}_{{\rm mag},m(n)}$

$$\mathbf{H}_{\mathrm{mag},m} = -\frac{g}{\gamma\mu} \mathbf{m} + \mathbf{n} \times (\mathbf{H}_{\mathrm{ext}} \times \mathbf{n}), \qquad (\mathcal{F})$$

$$\mathbf{H}_{\mathrm{mag},n} = \frac{\nu}{\gamma \mu_{*}} \nabla^{\mathsf{Y}} \mathbf{n} - \mathbf{m} \left(\mathbf{H}_{\mathrm{ext}} \cdot \mathbf{n} \right) + \frac{K}{\gamma \mu_{*}} n_{z} \hat{\mathbf{z}}. \qquad (\mathsf{V})$$

با توجه به این که میدان مغناطیسی خارجی در امتداد محور– آسان (جهت z) آنتیفرومغناطیس اعمال شده است، میتوان بردارهای **m** و **n** را به صورت **m** = δ **m** و δ **m** = $m_x \hat{\mathbf{x}} + m_y \hat{\mathbf{y}}$ و در نظر گرفت که در آن $\hat{\mathbf{x}} = m_x \hat{\mathbf{x}} + m_y \hat{\mathbf{y}}$ و نتیجه، انرژی مغناطوکشسانی برای لایهٔ آنتیفرومغناطیس با رابطهٔ زیر بهدست میآید:

$$\mathcal{U}_{\text{mec}} = B_{\perp} A \sum_{\alpha = x, y} n_{\alpha} \left[u_{\alpha} \left(z_{\gamma} \right) - u_{\alpha} \left(z_{\gamma} \right) \right], \qquad (\Lambda)$$

که A مساحت سطح مقطع لایهٔ آنتیفرومغناطیس است، بنابراین خواهیم داشت:

$$\mathbf{H}_{\mathrm{mec},m} = \circ,$$
 (ف الف)

$$\mathbf{H}_{\mathrm{mec},n} = -\frac{\omega_{\mathrm{mec}}}{\gamma \mu_{\star} d} \Big(\mathcal{R}_{x} \hat{\mathbf{x}} + \mathcal{R}_{y} \hat{\mathbf{y}} \Big), \qquad (\mathbf{y}, \mathbf{y})$$

 $\mathcal{R}_{x(y)} = u_{x(y)}(z_{r}) - u_{x(y)}(z_{1})$ و $\omega_{\text{mec}} = \gamma B_{\perp}/M_{s}$ که $\mathcal{R}_{x(y)} = u_{x(y)}(z_{r}) - u_{x(y)}(z_{1})$ و $\omega_{\text{mec}} = \gamma B_{\perp}/M_{s}$ که \mathcal{R}_{z} با جایگذاری $\mathbf{H}_{\text{eff},m(n)} = \mathbf{H}_{\text{mag},m(n)} + \mathbf{H}_{\text{mec},m(n)}$ و (۵) و (۵) و (۵) و (۱) و (۵) و (۱) و (۵) و (۵) و (1) و (1) و (1) و (1) و (1) و (1) e^{-i\omega t} با در نظر گرفتن میدان مغناطیسی خارجی به صورت $\mathbf{H}_{\text{ext}} = (h_{x}\hat{\mathbf{x}} + h_{y}\hat{\mathbf{y}})e^{-i\omega t} + H\hat{\mathbf{z}}$ نوسانی کوچک است، داریم

$$\dot{m}_{\pm s} = \pm \left(K - \nu \nabla^{\mathsf{r}} \right) i n_{\pm s} \pm i H_{\circ} m_{\pm s} \pm i \alpha_{\mathsf{G}} \dot{n}_{\pm s}$$

$$\pm \frac{i \omega_{\mathsf{mec}}}{d} \left[u_{\pm s} \left(z_{\mathsf{r}} \right) - u_{\pm s} \left(z_{\mathsf{r}} \right) \right],$$

$$(1 \circ)$$

$$\dot{n}_{\pm s} = \pm (K + \mathcal{G}) i m_{\pm s} \pm i H_{\circ} n_{\pm s} \pm i \alpha_{\rm G} \dot{m}_{\pm s} \mp i h_{\pm s}, \quad (11)$$

$$\begin{split} \Omega_{L(R)} &= \operatorname{Yi}\sin\left(kd \,/\,\operatorname{Y}\right) \Big[\,\mathcal{A}_{L(R)} e^{-ik(l+d)/\operatorname{Y}} - \mathcal{B}_{L(R)} e^{ik(l+d)/\operatorname{Y}} \Big], \\ \Psi_{L(R)} &= \operatorname{Yi}\sin\left(kd \,/\,\operatorname{Y}\right) \Big[\,\mathcal{E}_{L(R)} e^{ik(l+d)/\operatorname{Y}} - \mathcal{F}_{L(R)} e^{-ik(l+d)/\operatorname{Y}} \Big]. \\ & \text{if } \mathrm{Y}_{L(R)} = \operatorname{Yi}\sin\left(kd \,/\,\operatorname{Y}\right) \Big[\,\mathcal{E}_{L(R)} e^{ik(l+d)/\operatorname{Y}} - \mathcal{F}_{L(R)} e^{-ik(l+d)/\operatorname{Y}} \Big]. \\ & \text{if } \mathrm{Y}_{L(R)} = \operatorname{Yi}\sin\left(kd \,/\,\operatorname{Y}\right) \Big[\,\mathcal{E}_{L(R)} e^{ik(l+d)/\operatorname{Y}} - \mathcal{F}_{L(R)} e^{-ik(l+d)/\operatorname{Y}} \Big]. \\ & \text{if } \mathrm{Y}_{L(R)} = \operatorname{Yi}\sin\left(kd \,/\,\operatorname{Y}\right) \Big[\,\mathcal{E}_{L(R)} e^{ik(l+d)/\operatorname{Y}} - \mathcal{F}_{L(R)} e^{-ik(l+d)/\operatorname{Y}} \Big]. \\ & \text{if } \mathrm{Y}_{L(R)} = \operatorname{Yi}\sin\left(kd \,/\,\operatorname{Y}\right) \Big] \\ & \text{if } \mathrm{Y}_{L(R)} = \operatorname{Yi}\sin\left(kd \,/\,\operatorname{Y}\right) \Big] = \operatorname{Yi}\sin\left(kd \,/\,\operatorname{Y}\right) \Big]. \\ & \text{if } \mathrm{Y}_{L(R)} = \operatorname{Yi}\sin\left(kd \,/\,\operatorname{Y}\right) \Big] \\ & \text{if } \mathrm{Y}_{L(R)} = \operatorname{Yi}\sin\left(kd \,/\,\operatorname{Y}\right) \Big] \\ & \text{if } \mathrm{Y}_{L(R)} = \operatorname{Yi}\sin\left(kd \,/\,\operatorname{Y}\right) \Big] \\ & \text{if } \mathrm{Y}_{L(R)} = \operatorname{Yi}\sin\left(kd \,/\,\operatorname{Y}\right) \Big] \\ & \text{if } \mathrm{Y}_{L(R)} = \operatorname{Yi}\sin\left(kd \,/\,\operatorname{Y}\right) \Big] \\ & \text{if } \mathrm{Y}_{L(R)} = \operatorname{Yi}\sin\left(kd \,/\,\operatorname{Y}\right) \Big] \\ & \text{if } \mathrm{Y}_{L(R)} = \operatorname{Yi}\sin\left(kd \,/\,\operatorname{Y}\right) \Big] \\ & \text{if } \mathrm{Y}_{L(R)} = \operatorname{Yi}\sin\left(kd \,/\,\operatorname{Y}\right) \Big] \\ & \text{if } \mathrm{Y}_{L(R)} = \operatorname{Yi}\sin\left(kd \,/\,\operatorname{Y}\right) \Big] \\ & \text{if } \mathrm{Y}_{L(R)} = \operatorname{Yi}\sin\left(kd \,/\,\operatorname{Y}\right) \Big] \\ & \text{if } \mathrm{Y}_{L(R)} = \operatorname{Yi}\sin\left(kd \,/\,\operatorname{Y}\right) \Big] \\ & \text{if } \mathrm{Y}_{L(R)} = \operatorname{Yi}\sin\left(kd \,/\,\operatorname{Y}\right) \Big] \\ & \text{if } \mathrm{Y}_{L(R)} = \operatorname{Yi}\sin\left(kd \,/\,\operatorname{Y}\right) \Big] \\ & \text{if } \mathrm{Y}_{L(R)} = \operatorname{Yi}\sin\left(kd \,/\,\operatorname{Y}\right) \Big] \\ & \text{if } \mathrm{Y}_{L(R)} = \operatorname{Yi}\sin\left(kd \,/\,\operatorname{Y}\right) \Big] \\ & \text{if } \mathrm{Y}_{L(R)} = \operatorname{Yi}\sin\left(kd \,/\,\operatorname{Y}\right) \Big] \\ & \text{if } \mathrm{Y}_{L(R)} = \operatorname{Yi}\sin\left(kd \,/\,\operatorname{Y}\right) \Big] \\ & \text{if } \mathrm{Y}_{L(R)} = \operatorname{Yi}\sin\left(kd \,/\,\operatorname{Y}\right) \Big] \\ & \text{if } \mathrm{Y}_{L(R)} = \operatorname{Yi}\operatorname{Y}_{L(R)} = \operatorname{Yi}\operatorname{Y}_{L(R)} \Big] \\ & \text{if } \mathrm{Y}_{L(R)} = \operatorname{Yi}\operatorname{Y}_{L(R)} = \operatorname{Yi}\operatorname{Y}_{L(R)} = \operatorname{Yi}\operatorname{Y}_{L(R)} \Big] \\ & \text{if } \mathrm{Y}_{L(R)} = \operatorname{Yi}\operatorname{Y}_{L(R)} = \operatorname{Yi}\operatorname{Yi}\operatorname{Y}_{L(R)} = \operatorname{Yi}\operatorname{Yi}\operatorname{Y}_{L(R)} = \operatorname{Yi}\operatorname{Yi}\operatorname{Yi}\operatorname{Yi} = \operatorname{Yi}\operatorname{Yi}\operatorname{Y$$

$$\begin{cases} \left(\omega \pm H_{.}\right)^{\mathsf{v}} + i\omega\alpha_{\mathrm{G}}\left(\mathsf{v}K + \vartheta - v\nabla^{\mathsf{v}}\right) - \left(K + \vartheta\right)\left(K - v\nabla^{\mathsf{v}}\right) \\ - \left(\mathcal{E}_{R} + \mathcal{F}_{R}\right)\left(K + \vartheta - i\omega\alpha_{\mathrm{G}}\right)\omega_{\mathrm{mec}}/d\right\}m_{\pm R} - \left(\mathcal{E}_{L} + \mathcal{F}_{L}\right) \\ \times \left(K + \vartheta - i\omega\alpha_{\mathrm{G}}\right)m_{\pm L}\omega_{\mathrm{mec}}/d = -\left(\mathcal{E}_{L} + \mathcal{F}_{L}\right)h_{\pm L}\omega_{\mathrm{mec}}/d \\ - \left[K - v\nabla^{\mathsf{v}} + \left(\mathcal{E}_{R} + \mathcal{F}_{R}\right)\omega_{\mathrm{mec}}/d - i\omega\alpha_{\mathrm{G}}\right]h_{\pm R}. \end{cases}$$

$$\tag{YV}$$

۳. توان جذب موج میکرو

ديناميک مغناطش در لايهٔ آنتیفرومغناطيس چپ (راست) میتواند منجر به برانگیختی فونونها و پمپاژ آنها به عایق غیرمغناطیسی مجاور شود. این فرایند که همراه با انتقال تکانهٔ زاویهای توسط فونونها است، مي تواند منجر به يک ميرايي اضافي علاوه بر ميرايي ذاتی در دینامیک آنتیفرومغناطیس،ها شود که وابسته به بسامد و ضخامت لايه است [۲۶]. همانطور كه از معادلات (۲۶) و (۲۷) استنباط میشود، دینامیک در دو لایهٔ آنتیفرومغناطیس از طریق انتقال فونون بر يكديگر تأثير گذاشته كه منجر به جفتشدگي بلندبرد و غیرمستقیم آنها می شود. این جفت شدگی بلندبرد و همدوس بین ديناميک مغناطش دو لايهٔ آنتیفرومغناطيس در طيف جذب موج میکرو، که ابزای کارامد در مطالعهٔ سامانه های مغناطیسی است، قابل مشاهده است. توان جذب که به صورت تابعی از میدان مغناطیسی اعمالي و بسامد موج ميکرو است با رابطهٔ داده می شود [۱۳ $P_{
m abs}(H,\omega) \propto {
m Im}ig(h_s^*m_sig)$ بررسی تأثیر برهمکنش مغناطوکشسانی در دینامیک مغناطش لايههای آنتیفرومغناطیس، یک عایق غیرمغناطیسی ⁽(GGG) با ضخامت ۱/۰ میلیمتر که بین دو لایهٔ عایق آنتی فرومغناطیس Cr₂O₃ به ضخامت ۲۰۰ نانومتر قرار گرفته، انتخاب شده است.

1. Gadolinium Gallium Garnet

تعیین کرد. این ضرایب ترکیب خطی از
$$n_{\pm L}$$
 و $n_{\pm L}$ به صورت ... $(\omega) = A_L(\omega)n_{\pm L} + A_R(\omega)n_{\pm R}$... و $F_{\pm}(\omega) = \mathcal{F}_L(\omega)n_{\pm L} + \mathcal{F}_R(\omega)n_{\pm R}$ هستند، که ضرایب $F_{\pm}(\omega) = \mathcal{F}_L(\omega)n_{\pm L} + \mathcal{F}_R(\omega)n_{\pm R}$... A_L

$$\begin{aligned} \mathcal{A}_{L} &= iB_{\perp}e^{i\tilde{k}l/\tau} \Big[e^{ikL} \mathcal{N}^{-} \mathcal{J}^{-} - e^{-ikL} \mathcal{N}^{+} \mathcal{J}^{+} \Big] \big/ \tau \tilde{\mu} \tilde{k} \mathcal{L}, \quad (10) \\ \mathcal{A}_{R} &= -\tau \mu ikB_{\perp} e^{i\tilde{k}(d+l/\tau)} \sin^{\tau} \left(\tilde{k}d/\tau \right) \big/ \mathcal{L}, \quad (10) \end{aligned}$$

$$\mathcal{B}_{L} = iB_{\perp}e^{-i\tilde{k}l/\tau} \Big[e^{-ikL}\mathcal{N}^{+}\mathcal{K}^{+} - e^{ikL}\mathcal{N}^{-}\mathcal{K}^{-} \Big] / \tau \tilde{\mu}\tilde{k}\mathcal{L}, \qquad (\mathcal{L})$$

$$\mathcal{D}_{R} = -i\mu \kappa \mathcal{D}_{\perp} e^{-i\mu \kappa \mathcal{D}_{\perp}} e^{-$$

$$C_{L} = \mathbf{Y} B_{\perp} \mathcal{N}^{+} e^{-ikl/\mathbf{Y}} \sin^{\mathbf{Y}} \left(\tilde{k} d/\mathbf{Y} \right) / \mathcal{L}, \qquad (\underline{})$$

$$\mathcal{C}_{R} = -\mathbf{Y}B_{\perp}\mathcal{N}^{-}e^{ikl/\mathbf{Y}}\sin^{\mathbf{Y}}\left(\vec{k}d/\mathbf{Y}\right)/\mathcal{L}, \qquad (11)$$

$$\mathcal{D}_{L} = \mathbf{Y} B_{\perp} \mathcal{N}^{-} e^{ikl/\mathbf{Y}} \sin^{\mathbf{Y}} \left(\tilde{k} d/\mathbf{Y} \right) / \mathcal{L}, \qquad (\text{iso})$$

$$\mathcal{D}_{R} = -\mathbf{Y} B_{\perp} \mathcal{N}^{+} e^{-ikl/\mathbf{Y}} \sin^{\mathbf{Y}} \left(\tilde{k} d/\mathbf{Y} \right) / \mathcal{L}, \qquad (14)$$

$$\mathcal{E}_{L} = \mathrm{Y} \mu i k B_{\perp} e^{-i\tilde{k}(d+l/\mathrm{Y})} \sin^{\mathrm{Y}} \left(\tilde{k} d/\mathrm{Y} \right) / \mathcal{L}, \qquad (14)$$

$$\mathcal{E}_{R} = -iB_{\perp}e^{-i\tilde{k}l/\tau} \left[e^{-ikL}\mathcal{N}^{+}\mathcal{K}^{+} - e^{ikL}\mathcal{N}^{-}\mathcal{K}^{-} \right] / \tau \tilde{\mu}\tilde{k}\mathcal{L}, \quad (4)$$

$$\mathcal{F}_{L} = \mathbf{Y} \mu i k B_{\perp} e^{i \tilde{k} (d+l/\mathbf{Y})} \sin^{\mathbf{Y}} \left(\tilde{k} d/\mathbf{Y} \right) / \mathcal{L}, \qquad (\underline{k} d/\mathbf{Y})$$

$$\mathcal{N}^{\pm} = \mu i k \cos\left(\tilde{k}d\right) \pm \tilde{\mu} \tilde{k} \sin\left(\tilde{k}d\right), \qquad (\Upsilon)$$

$$\mathcal{L} = e^{ikl/\tau} \left(\mathcal{N}^{-} \right)^{\mathsf{r}} - e^{-ikl/\tau} \left(\mathcal{N}^{+} \right)^{\mathsf{r}}, \qquad (\mathsf{r}\mathsf{r})$$

$$\mathcal{J}^{\pm} = \mu i k \pm \Upsilon \tilde{\mu} \tilde{k} e^{i k d / \Upsilon} \sin\left(\tilde{k} d / \Upsilon\right), \qquad (\text{iso})$$

$$\mathcal{K}^{\pm} = \mu i k \pm \tau \tilde{\mu} k e^{-ika/\tau} \sin(kd/\tau), \qquad (\gamma \tau)$$

$$u_{\pm L}(-l/\mathbf{Y}) - u_{\pm L}(-d-l/\mathbf{Y}) = \Omega_L n_{\pm L} + \Omega_R n_{\pm R}, \quad (\mathbf{Y}\mathbf{Y})$$

e برای لایهٔ راست به صورت

$$u_{\pm R}(d+l/\mathbf{Y}) - u_{\pm R}(l/\mathbf{Y}) = \Psi_L m_{\pm L} + \Psi_R n_{\pm R}, \quad (\mathbf{Y} \Delta)$$

داده می شود، که در آن



جدول ۱. پارامترهای استفاده شده در این پژوهش برای Cr₂O₃ و GGG

$\frac{g}{(\tau\pi)}$ (THz)	$K/(\Im\pi)$ (GHz)	$B_{\perp} \ \left(\mathrm{MJ/m^{r}} \right)$	$\begin{array}{c} \mu_0 M_s \\ (\mathrm{T}) \end{array}$	$\eta/(\tau\pi)$ (MHz)	c_{\perp} (m/s)	ho (kg/m ^r)	مواد
14/77	7/17	۲/۸	• /٣٣	۰/۳۵	4760	۵۲۰۰	$Cr_{\gamma}O_{\tau}$
-	_	_	_	۰/۳۵	۳۵۳۰	V° A°	GGG

پارامترهای استفاد شده برای GGG_{r} و GGG در جدول ۱ ارائه شده است [۵ و ۲۴]. همچنین، برای ثابت میرایی ذاتی مقدار $\alpha_{\mathrm{G}} = 0 \times 10^{-0}$ در نظر گرفته شده است.

در شکل ۲ طیف جذب موج میکرو برای مد چپگرد (الف) و $Cr_2O_3/GGG/Cr_2O_3$ میکرو برای مد چپگرد (الف) و برحسب میدان مغناطیسی خارجی اعمالی و بسامد ارائه شده است. برای هر کدام از مدهای چپگرد و راستگرد دو خط جذب دیده می شود که یکی مربوط به تشدید آنتی فرومغناطیس لایهٔ (AFMR-LL) و دیگری مربوط به لایهٔ راست -(AFMR) چپ (AFMR-LL) و دیگری مربوط به لایهٔ راست -(AFMR) شده است که با اعمال $2\pi GHz$ بین دو لایه ایجاد شده است. در هر دو مد، جفت شدگی مگنون - فونون به واسطهٔ برهمکنش مغناطو کشسانی به صورت دافعهٔ ترازی در طیف جذب AFMR کاملاً مشهود است. در برخی از بسامدها، بسامد مگنون ها در مد چپگرد (–) و راستگرد (+)،

 $M_{\rm AFMR} = \sqrt{K(K+9)} \pm H$. $M_{\rm AFMR} = \sqrt{K(K+9)}$ ، با بسامد فونونها، $\Lambda_{\rm ph,n} / \Upsilon = (\Upsilon + l)/n$ ، که در آن $n/(l+1) = \Upsilon / \Lambda_{\rm ph,n}$ deb موج فونونی با شمارهٔ مد n است، برابر می شود که سبب ایجاد دافعهٔ ترازی در طیف جذب شده است. در فاصلهٔ بین یک مد فرد تا مد زوج و سپس تا مد فرد بعدی (بعدی در مر دو طیف جذب (مر - ۲۲۵۹ – ۲۲۵۷ – ۲۲۵۹)، یک اختلاف در هر دو طیف جذب (مر - ۲۲۵۹ و AFMR-RL کاملا مشهود است؛ به این دلیل که فونونهای پمپ شده توسط دینامیک لایهٔ چپ (راست) توسط لایهٔ راست (چپ) جذب یا دفع می شوند. تداخل ایجاد شده در طیف جذب بیانگر جفت شدگی بلندبرد دینامیک دو لایهٔ آنتی فرومغناطیس با یکدیگر است.

پهنای طیف جذب به پارامترهای مواد به ویژه ضریب میرایی و همچنین به بسامد نیز وابسته است. اختلاف پهنای مشاهده شده در طیف جذب در دو مد راستگرد و چپگرد در شکل ۲ به اختلاف بسامدهای آنها مربوط می شود، به طوری که در مد راستگرد با بسامدهای بزرگتر نسبت به مد چپگرد، پهنای طیف جذب بیشتر است. به طور کلی با افزایش بسامد، پهنای طیف جذب افزایش و توان جذب کاهش می یابد.

انتظار می رود که اتلاف فونون ها در ناحیهٔ غیرمغناطیسی تعیین کنندهٔ حداکثر طول ناحیهٔ غیرمغناطیسی برای دستیابی به یک جفتشدگی غیرمستقیم و مؤثر بین دینامیک دولایهٔ آنتیفرومغناطیس باشد به طوریکه هر چه کیفیت فونونی در این ناحیه بهتر و میرایی فونونی در آن ضعیفتر باشد در نتیجه تکانهٔ زاویهای می تواند به واسطهٔ فونون ها در مقیاس طول بلندترى منتقل شود. همچنين، حداقل طول لايهٔ غيرمغناطيسي به طول موج فونونها در این لایه و در لایههای آنتی فرومغناطیس وابسته است. با فرض بسامد تشدید آنتی فرومغناطیس ۳٫۰۲۸ مول موج فونون ها ، طول موج فونون ها در لايهٔ غيرمغناطيسي λ = ٢ $\pi c/\omega_{
m AFMR}$ pprox ٩٠nm در لايهٔ آنتى فرومغناطيس $ilde{\lambda} = \mathrm{T}\pi\, ilde{c}/\omega_{\mathrm{AFMR}} pprox \mathrm{NT}\circ\mathrm{nm}$ است. به ازای یک طول معین از لایهٔ آنتیفرومغناطیس d، حداقل طول $rd/(\tilde{\lambda}/r) + l/(\lambda/r) = n$ مؤثر لایهٔ غیرمغناطیسی در رابطهٔ م صدق می کند که در آن او متناسب با امواج ایستاده در طول کل سامانه است.

بررسی شد. جفتشدگی مگنون-فونون در هر لایهٔ آنتی فرومغناطیس به صورت دافعهٔ ترازی در طیف جذب AFMR آن لایه مشاهده می شود. افزون بر این، پمپاژ فونون ها، که با خود تکانهٔ زاویه ای حمل می کنند، از هر لایهٔ آنتی فرومغناطیس می تواند یک تداخل سازنده یا ویرانگر در طیف جذب ایجاد کند که به ترتیب متناسب با جذب یا دفع فونون توسط لایهٔ دیگر است. این تداخل بیانگر جفت شدگی غیر مستقیم، بلندبرد و همدوس دینامیک دو لایهٔ آنتی فرو مغناطیس با یکدیگر است. لازم به ذکر است که سامانه به ازای میدانهای کمتر از میدان بحرانی $(H = \sqrt{K(K + 9)}/\gamma\mu)$ که برای $Cr_{7}O_{\pi}$ در حدود ۶۲ است [۲۶]، در حالت پایهٔ آنتیفرومغناطیس باقی میماند.

۴. نتیجه گیری

دینامیک دو لایهٔ عایق آنتی فرومغناطیس که توسط یک لایهٔ عایق غیرمغناطیسی از یکدیگر جدا شدهاند در حضور برهمکنش مغناطوکشسانی با استفاده از معادلهٔ لاندائو-لیفشیتز-گیلبرت

مراجع

- 1. L J Cornelissen, et al., Nat. Phys. 11 (2015) 1022.
- 2. R Lebrun, et al., Nature 561 (2018) 222.
- 3. S Streib, H Keshtgar, and G E W Bauer, Phys. Rev. Lett. 121 (2018) 027202.
- 4. K An, et al., Phys. Rev. B 101 (2020) 060407.
- 5. A Ruckriegel and R A Duine, Phys. Rev. Lett. 124 (2020) 117201.
- 6. T Sato, et al., Phys. Rev. B **104** (2021) 014403.
- 7. K An, et al., Phys. Rev. X 12 (2022) 011060.
- 8. Y Tserkovnyak, et al., Rev. Mod. Phys. 77 (2005) 1375.
- 9. D A Garanin and E M Chudnovsky, Phys. Rev. B 92 (2015) 024421.
- 10. J Holanda, et al., Nat. Phys. 14 (2018) 500.
- 11. Y Li, et al., APL Mater. **9** (2021) 060902.
- 12. C Berk, et al., Nat. Commun. 10 (2019) 2652.
- 13. S M Rezende, *et al.*, *Phys. Rev. B* **103** (2021) 144430.
- 14. X Zhang, G E W Bauer, and T Yu, Phys. Rev. Lett. 125 (2020) 077203.
- 15. T Yu, Phys. Rev. B 102 (2020) 134417.
- 16. K Yamamoto, et al., JPSJ 89 (2020) 113702.
- 17. M Xu, et al., Sci. Adv. 6 (2020) eabb1724.
- 18. P J Shah, et al., Sci. Adv. 6 (2020) eabc5648.
- 19. H Fulara, *et al.*, *Sci. Adv.* **5** (2019) eaax8467.
- 20. S M Rezende, A Azevedo, and R L Rodríguez-Suárez, J. Appl. Phys. 126 (2019) 151101.
- 21. M A Prosnikov, et al., Phys. Rev. B 98 (2018) 104404.
- 22. J Li, et al., Phys. Rev. Lett. 125 (2020) 217201.
- 23. S M Tabatabaei, R A Duine, and B Z Rameshti, Phys. Rev. B 104 (2021) 014432.
- 24. R Cheng, et al., Phys. Rev. Lett. 113 (2014) 057601.
- 25. M Shirdel-Havar and B Zare, Iran J. Phys. Res. 22 (2022) 621.
- 26. S Foner, Phys. Rev. 130 (1963) 183.